## 液晶相転移に誘起されるゲルの体積相転移のダイナミクス

(京大院工)浦山健治、新井裕子、瀧川敏算

## 緒書

網目中に液晶基を有する液晶ゲルは、液晶とゲルの性質を持つハイブリッドである。我々 は、低分子液晶溶媒で膨潤した液晶ゲルが、ゲルのネマチック(N)-等方相(I)転移に伴い不 連続的な体積変化を示す(体積相転移)ことを実験的に見いだし、その平衡特性を明らかに してきた<sup>1)</sup>。液晶溶媒で膨潤した液晶ゲルは一種の(相溶した)混合液晶である。溶媒中の 液晶ゲルに相転移温度を挟んだ温度ジャンプを与えると、膨潤(あるいは収縮)によってゲ ル中の溶媒濃度が変化するため、N-I 相転移とゲルの協同拡散がカップリングしたダイナミ クスが期待される。本研究では、温度ジャンプ幅の異なる N→I (I→N) 相転移に誘起され る液晶ゲルの膨潤(収縮)挙動のダイナミクスを調べた<sup>2</sup>。

## 実験

シアノビフェニル系の液晶基を側鎖にもつ円柱状(直径約 300 µm)の液晶ゲルを、シアノ ビフェニル系の低分子液晶溶媒中で膨潤させた。所定の初期温度(T<sub>i</sub>)でゲルを平衡膨潤させ た後に目標温度(T<sub>i</sub>)に温度ジャンプし、ゲルの直径変化および相変化を偏光顕微鏡を用いて 観察した。

## 結果と考察

図 1 に、本研究で用いたゲルの平衡膨潤時の直径(*d*) と温度の関係を示す。等方相 ( $DT_{NI}^{6}$ )のゲルは膨潤相にあるが、 $T_{NI}^{6}$  でゲルがネマチック相に転移すると不連続的に収縮 相に転移する。 $F(T_{NI}^{6}$  ではゲル内部の溶媒は網目の液晶基と単一ネマチック相を形成してい る。ネマチック相はポリドメイン構造であり、膨潤は等方的である。また、本研究の実験で 用いた温度領域( $DT_{NI}^{5}$ :  $T_{NI}^{5}$  は純液晶溶媒の転移温度)では、ゲル外部の溶媒は常に等方相 である。N 相の初期温度( $T_{i}=T_{NI}^{6}-1$ . 7°C)から、 $T_{NI}^{6}$ からの距離( $\Delta T=T_{d}-T_{NI}^{6}$ )が異なる I 相の目 標温度( $T_{d}$ )への温度ジャンプを行った。

温度ジャンプ後の N→I 相転移および膨潤過程の様子は $\Delta$ T に強く依存し、定性的には3つ のタイプ(Case(i)~(iii))に大別される。図2 と図3 に、Case(i)~(iii)の偏光顕微鏡像と ゲルの直径変化を示す。 $\Delta$ T が十分に大きい場合(Case(i))、N→I 相転移は昇温ジャンプ中 にすばやく完了し、完全に等方相となったゲルの膨潤が進行する。その膨潤過程は、ほぼ単 一指数緩和で記述できる。

 $\Delta T$ が適度に小さい場合(Case(ii))、膨潤過程でN相とI相の共存が観察される。膨潤に よってゲル中に外部溶媒が取り込まれるに伴い、N→I相転移はゲル表面から中心に向かっ てゆっくりと進行する。 $t=t_{NI}$ でN→I相転移は終了するが、その後も完全に等方相となっ たゲルの膨潤が進行する。膨潤曲線は $t=t_{NI}$ (図中矢印)で変曲点を示し、全過程はN→I相 転移を伴った膨潤( $t \leftarrow t_{M}$ )と等方相ゲルの膨潤( $t \succ t_{M}$ )の2段階から成り、各過程は単一指数 緩和でよく近似できる。 $t \leftarrow t_{M}$ と  $t \leftarrow t_{M}$ の膨潤の緩和時間 $\tau_1 \ge \tau_2$ 、および  $t_{M}$ に関する Arrhenius プロットを図4に示す。 $t_{M}$ および $\tau_1$ は  $T_d$ の増加とともに減少するが、両者の比は  $T_d$ によらずほぼ一定であり(約2.6)、 $t \leftarrow t_{M}$ の膨潤過程がN→I 相転移と強く相関しているこ とがわかる。このN→I 相転移に関する活性化エネルギー( $\Delta E$ )は4.8X10<sup>5</sup>J/mol と求められ、 通常のバルクの液晶の $\Delta E$ よりも2桁ほど大きい。これは、液晶相転移がゲルの協同拡散と カップリングした結果、転移が極めて遅く進行することによる。液晶相転移と強く相関して いる $\tau_1$ とは対照的に、完全な等方相での膨潤過程( $t \succ t_M$ )の $\tau_2$ は温度に依存しない。

 $\Delta T$ が非常に小さい、すなわち  $T_{d} \approx T_{NI}^{G}$ の場合(Case(iii))、N→I 相転移はゲル表面の傷や 端から不均一に進行し、それに伴う膨潤も不均一になる。 $\Delta T$  が小さいと case(ii)の $\Delta E$  を 十分上回ることができず、N→I 相転移が不均一な核生成と成長過程によって進行するため と考えられる。Case(iii)の N→I 相転移および膨潤は非常に遅く、その緩和時間は他の場 合と比べて数倍長くなった。I→N 相転移に伴う収縮過程については、当日述べる。

文献 1) Macromolecules, 35, 4567 (2002); J. Chem. Phys., 118, 2903 (2003). 2) Macromolecules, in press.









Fig. 4. The Arrhenius plot of each characteristic time.